(19)日本国特許庁 (JP)

(12) 公開特許公報(A)

(11)特許出願公開番号

特開平10-249985 (43)公開日 平成10年(1998) 9 月22日

(51) Int.CL°	識別記号	F I
B32B 9/0	00	B 3 2 B 9/00 A
B01J 19/0	00	B 0 1 J 19/00 K
C09K 3/0	00	C09K 3/00 C
C23C 22/0	00	C 2 3 C 22/00 Z
26/0	00	26/00 A
		審査請求 未請求 請求項の数5 OL (全16頁) 最終頁に続く
(21)出職番号	特臘平9-56654	(71) 出職人 000003182
		株式会社トクヤマ
(22)出顧日	平成9年(1997)3月11日	山口県徳山市御影町1番1号
		(72) 発明者 国武 豊喜
		福岡県粕屋郡志免町桜丘1-19-3
		(72)発明者 一ノ淑 泉
		福岡県福岡市東区衛崎 5 - 4 - 12 - 701
		(72) 発明者 川上 剛史
		無關風源圖市域多反古境 2 - 3 - 24 - 401

(54) 【発明の名称】 有機/金属酸化物複合轉膜の製造方法

(57)【要約】

[課題] 極めて薄い金属酸化物薄膜と有機化合物薄膜と からなる有機/金属酸化物複合薄膜を、厚み精度良く、 且つ確実に形成し得る製造方法を提供する。

「解決手段」水酸基またはカルボキシル基を有する固体 表面に、設置体の水酸基またはカルボキシル基と協合反 応し且一加水分解により水酸基を丘成し得る基を有する 金属化合物を接触させることにより設金属化合物を洗し 吸着させ、次いで、通剰の金属化合物を除去した後、上 配固体表面に存在する金属化合物を加水分解して金属酸 化物隔膜を形成させ、さらに、形成された金属酸化物隔 原の表面に、該金属酸化物液素面に化学吸着し得る有 機化合物を接触させ、通到の有機化合物を除去する。 [特許請求の範囲]

「請求項1】水酸基またはカルボキシル基を有する固体 表面に、該固体の水酸基またはカルボキシル基と縮合反 応し目つ加水分解により水酸基を生成し得る基を有する 金属化合物を接触させることにより該金属化合物を化学 吸着させ、次いで、過剰の金属化合物を除去した後、上 記問体表面に存在する金属化合物を加水分解して金属酸 化物薄膜を形成させ、さらに、必要に応じて形成された 金属酸化物薄膜の表面上に上記金属酸化物薄膜を形成さ せる操作を1回以上施した後、表面層を構成する金属酵 10 化物薄膜の表面に、該金属酸化物薄膜表面に化学吸着し 得る有機化合物を接触させ、過剰の有機化合物を除去す ることで有機化合物薄膜を形成させることを特徴とする 有機/金属酸化物複合薄膜の製造方法。

[請求項2]請求項1の有機/金属酸化物複合薄膜の製 造方法を、有機化合物として、形成される有機化合物薄 障表面に水酸基またはカルボキシル基が存在し得るもの を用いて実施し、それにより形成された有機化合物薄膜 表面上に、請求項1における金属酸化物薄膜を形成させ る操作を少なくとも1回以上施すことを特徴とする有機 20 /金属酸化物複合薄膜の製造方法。

【請求項3】請求項2において形成された有機/金属酸 化物複合薄膜の表面層を構成する金属酸化物薄膜の表面 トに、さらに請求項2における有機化合物薄膜を形成さ せる操作と金属酸化物薄膜を形成させる操作を少なくと も1回以上施す操作とを交互に繰り返して施し、有機/ 金属酸化物複合薄膜を逐次形成することを特徴とする有 機/金属酸化物複合薄膜の製造方法。

「請求項4] 金属酸化物漆酸と有機化合物漆膜とが各々 一層ずつ空互に形成されるように事施することを特徴と する請求項3記載の有機/金属酸化物複合薄膜の製造方 法.

【請求項5] 逐次形成される有機/金属酸化物複合薄膜 において、金属酸化物薄膜または有機化合物薄膜の少な くとも1層を他層の金属酸化物層または有機化合物薄膜 と異なる金属化合物または有機化合物によって形成する ことを特徴とする請求項3記載の有機/金属酸化物複合 薄膜の製造方法。

【発明の詳細な説明】

[0001]

[発明の属する技術分野] 本発明は、固体表面に有機/ 金属酸化物複合遺憾を、製造するための新規な方法に関 する。詳しくは、極めて薄い有機/金属酸化物複合薄膜 を 原み精度良く、目つ確実に形成し得る有機/金属機 化物複合薄膜の製造方法である。

[0002]

「従来の技術」有機化合物と金属酸化物から構成される 御合材料には、それぞれの材料にはない力学的、物理 的、化学的特性が期待でき、その開発が様々な分野で強

らなる複合材料は、高分子の強靭さと酸化物の剛直さを 合わせた力学的特性を有することから、今日の重要な機 造材料の一つとして位置づけられている。また、高分子 と金属酸化物の複合材料は、弾性や耐摩耗性、化学的安 定性に優れており、将来のタイヤやシールド材として期 待されている。有機分子を含有した金属酸化物は、汎用 材料の着色から新規な光学素子に至るまで広範囲の応用 が模索されている。さらに分子、原子レベルで混合した 複合材料は、これまでには無い全く新しい特性を示す物 質群となり得る。

[0003] このような複合材料の特性は、薄膜となっ て初めて実用的な意味を持つものが多い。たとえば、今 日の半導体産業では、電子デバイスの一層の高集積化が 重要な技術目標となっているが、このためには、ナノレ ベルで購厚制御された安定な絶縁種離が必要不可欠であ る。また、ハードディスク等の機械的摩擦を生じる精密 電子機器においては、適度な柔らかさと耐墜耗性という 一見相反する特性を有する薄膜が必要とされる。

【0004】また、今後実用化が期待されているオプト エレクトロニクス分野においては、反射効率のよい薄薄 コーティング技術が模索されており、ナノレベルで精密 かつ均一な積層型薄膜製造プロセスの開発が重要な技術 課題となっている。特に光ファイバーや光導波路の製造 においては、微細かつ複雑な形状の基盤への薄膜コーテ ィング技術の確立が急務とされている。色素などの分極 率が大きい有機分子が規則配向した複合薄膜は、SHG 素子を製造する上での大きなターゲットとなっている。 【0005】更に、種々の化学物質の分離膜や海水脱塩 に使用される逆浸透膜等においては、表面の超薄層の構 造がその性能に大きな影響を及ぼすことが知られてい る。との場合、薄膜構造の分子・原子的な構造制御を如 何に実現するかが重要な課題となっている。

【0006】金属酸化物薄膜と有機化合物とから形成さ れる有機/金属酸化物複合薄膜には、横造材料あるいは 汎用製品の物理、化学的特性を改質する手段としても、 多くの注目を集めている。透明性が必要なプラスチック 製品への薄障コーティングによる熱的、化学的、力学的 安定性の付与は、眼鏡から自動車のフロントガラスに至 るまで高分子材料の広範囲な適用を可能にするものと考 40 えられている。もちろん、これらを社会的に広く普及さ せるためには、安価な薄膜製造プロセスの開発が重要な プレークスルーと考えられている。

[0007] 複合材料中の金属酸化物が量子サイズ領域 (数ナノメートル以下)まで薄膜化された場合。物質本 来のエネルギー状態が離散的になり、高効率なエネルギ 一変換や電気化学反応の実現が可能となる。

【0008】とれらの多くの技術分野において、複合薬 膜の製造プロセスに共通する必要条件は、組成や構造が ナノレベルで制御された薄膜をより安価にかつ温和な条 く要求されている。実際、高分子化合物と金属酸化物か 50 件下で製造することである。同時に、求められる力学

的、光学的、化学的、熱的、電子的特性を任意に設計することが可能な薄膜製造プロセスであることが必要とされている。

[0010] 枯土鉱物やヘテロ、イソポリイオンル、これらと反対の電荷を有する有機の子を開発した互に吸着させることで、固体基板上に有機、全層酸化物給コマルルを作製することが可能である。この方法では、吸着順外の影響回数を運打することで、薄製精造の目在な制御が可能である。しかしながら、使用できる有機高分子電影響や無機、イギンに限りがあり、現時点では、広く 20 一种的な方法とかりました。

[0011]

「発明が解決しようとする課題」以上のとおり、ナンレベルで簡単や組成を制御することが可能な、実用的な有機が全体解析を指数を制御することが可能な、実用的なは見るたちない。従外の薄膜製造プロセスにあせると考し、表した必要とされる条件は、一般性のある前駆体から、ナンレベルの指答さで解除を生産性よく製造することであり、さらに、様々な薄膜特性を重要な関連が立てきるよう、その製造プロセス自身 30が薄膜構造を設計可能な製造プロセスであることである。

[0012]そこで、本発明は、簡便な操作で汎用性があり、精密かつ構造設計が可能で高速度の有機/金属酸化物複合薄膜の製造プロセスを提供することを目的としている。

[0013]

【課題を解決するための手段】本現明書もは、上記課題 を解決すべく鉄篦研究を行うた。その結果、金属アルコ キシド化合物を小散蓋あるいはカルボキンル基を育する 40 固体表面に通頻頻度接触させて化学吸着せしめ、旋動体表 耐に物動的に吸音等を追溯の受用アルコキシド化合物を 除去した後、旋倒体表面に存在する金属アルコキシド化 合物を加水分解し、次いて、該固体表面と化学吸着と得 る有機化合物を強能させることにより有機化合物を化学 吸着させ、通郷の有機化合物を除去することにより、形 成される有機、金属限化物性金属側の厚みが、金属アル コキンド化合物と有機化合物の吸着総和によって規制さ れているため、一定原みの有機、金属機化物性含態度が 形成されるでも、また、かかる機件を繰り返すことによ 50 り、 終行機/金属限化物報合簿膜を厚み精度良く 接次形 成の指定のあること、更化、上記行機、金属限化物格合物 膜の遅氷形成だねいて、便即する金属化合物につき 属の種類を変えることにより、ハイブリッドな右機/金 属限化物盤合薄段を形成く得ることを見い出し、本発明 を完成する化を与った。

【0014】即5、本発別は、水酸差まにはカルボキシル基と有さる固体支面に、整固体の水酸差またはカルボキシル基と構合反応し且つ加水分解により水酸差を生成と得る基を有する金属化合物を接触させることにより数金属化合物を化学映着させ、次いで、通明の金属化合物を大いた金属機化物療養・形成させ、さらに、必要にして手成された金属機化物療験・形成させ、さらに、必要にして手成された金属機化物療験・形成させ、さらに、必要にして手成された金属機化物療の表面に、比全面機性、物療の有機化合物を除去さる金属機化物物を機合と、必要にして手吸ぎれば、日本の場合を機合と、通過の有機化合物を除去することで有機化合物療験を形成させることを特徴とする有機、全属酸化物療合療機の製造方法である。

[0015]また、本発明は、上記方法による有帳/金 原酸化物権合薄膜の製造方法において、有機化合物として、 予成される有機化合物物膜表面に水酸基またはカル ボキシル基が存在し得るものを用いて実施し、それによけ 予助成された看限化合物体膜皮形上に、上記方法という 金属酸化物準膜を形成させる操作を少なくとも1回以 上離すことを特徴とする有限/金属膜化物複合薄膜の製 並方法を提供する。

(0018) さらに、本条明は、上記方法において形成 された有機、金原酸化物複合常線のの表面層を得取する 金原酸化物物原の表面と、さらに上記方法における行 様化合物原度を形成させる操作と金原酸化物解酸を形成 させる操作を少なくとも1回り上能す操作とを交互に機 り返して触し、有機、金属酸化物複合溶膜を基之形成な ることを特徴とする有機/金属酸化物複合溶膜の製造方 法も提供する。

【0017】さらに、本発明は、上記有機/金属酸化物 複合薄膜を逐次形成させる方法において、金属酸化物 膜と有機化合物薄膜とが各ャー層ずつ交互に形成される のように実施することを特徴とする有機/金属酸化物複合 薄顔の製造方法も整根する。

[00]8]そしてきらに、本発明は、前記方法での逐 次形成される有機、全属機能化物複合溶膜において、全層 酸化物線膜または有機化合物障膜の少なくとも1層を他 層の金属態化物度さたは有能化合物障膜の異なる金属化 合物または有機化合物によって形成することを特徴とす る有限、金属機化物複合薄膜の製造方法も提供する。

コキンド化合物と有機化合物の吸着整新収よって規制さ れているため、一定厚みの有機/金属酸化物性合薄膜が 形成されること。また、かかる操作と繰り返すことは、50 た有機、金属酸化物種合薄膜を形成することができる。 とのような薄膜が形成されるのは、以下のような原理に 基づくものと推定される。

【0020】即ち、先ず、表面に水酸基またはカルボキ シル基を有する固体を、アルコキシル基を有する金属化 合物、金属アルコキシドゲルの微粒子、固体表面の水酸 基と化学吸着可能な金属錯体等の金属化合物の溶液に浸 清させると、該金属化合物が固体表面と結合して強く吸 着される。その際、金属化合物は、固体表面と化学吸着 するのみならず、斑い物理吸着種として過剰に吸着す る。とれを適当な時間および温度で洗浄すると、照い物 10 理吸着種のみが洗浄され、固体表面には化学吸着した金 属化合物の一分子の厚みの薄膜が形成される。次に、こ の固体を適当な温度の水の中に適当な時間浸渍する、あ るいは水蒸気を含んだ空気中に曝すと、表面に吸着した 金属化合物の分子が加水分解し、互いに縮合することで 酸化物の薄膜が形成され、同時に、その表面には新たな 水酵基が形成される。尚、加水分解と同時に金属化合物 の金属原子が空気酸化され金属酸化物を形成する反応も 同時に起とる場合もある。

【0022】このような操作を繰り返すことにより、本 発明では、有機/金属酸化物複合薄膜を逐次形成させる ことができる。

[0023]

「発明の実施の形態)本典別において、全賦除化物薄膜 を形成者を包配は、衰細に水能を中かがキンル基を 有するものであれば特に制限されない。例えば、表面に 40 にれるの基を有する、有限熱、無機物、金属等の機々な 固体に遮開することができる。現代的では、ガラス、酸 化チタン、シリカゲル等の無機物よりなる固体、ポリア クリル酸、ポリビールアルコール、セルロース、フェノ ール機関等の有機物よりなる固体、変面が酸化され暴い 特性を有する鉄、アルミニウム、シリコン等の金融が代 表動である。

[0024]また、表面に水酸基を持たない固体、例え チタニウムオキソアセチルアセテート (TiO(sca ば、硫化カドミウム、ポリアニリン、金等に本発明を適 c)、ペンタカルボニル後(Fe(CO₂)、等の金属カル 用する場合には、数盤必要面には、水酸基またはカルボ 50 ボニル化合物、ならびにこれらの多数ララスターも使用

キシル基を導入する方法が推奨される。水酸基の導入 は、公知の方法が特に制限なく採用される。例えば、金 の表面には、メルカフトエタノールなどの吸着により、 水酸面を導入することかできる。

[0025] 上記閣株表面に存在させる水酸基またはカ ルボキシル基の畳は、形成される金属酸化物薄膜の密度 に影響を及ぼすため、良好な金属薄酸を形成しようとす る場合、一般には、5.0×10**~5.0×10**3 型の10**25.0×10**~2.0×1 0**3量ど。cm*の輸頭が適当である。

【0026】また、固体の形状、表面状態は、特に制限されない。即ち、本発明の方法は、固体表面に金属化合物を接触させることにより、化学吸着せしめることによるため、該表面と平滑である必要がなく、材質や形状にも様々なものを避べさる。

[0027]また、本発明が適用可能な固体の形状、大きさは、繊維状、ビーズ状、粉末状、薄片状、などの様々な形態の固体表面、あるいはチューブの内壁やフィルターや多孔質物質の内部表面から壁等の大面積のものまで多様である。

[0028]本典明において、金順化舎物は、関係表面の水機整金をはか水率やみ基準値合定の12円加水分解により水機基を生成し得る基を有する公知の化合物が特に側取なく使用される。(大変的な金属化合物を伸示すれば、チタンプトキシド(A(10-neu)、)、ジュナーキシド(A(10-neu)、)、ジュナーナード・(Moto-neu)、(Moto-neu)、ジュナーナード・(Moto-neu)、(Mo

コキシド類が挙げられる。

することができる。

「0031】本発明の金属化合物は、必要に応じて、二 種以上を組み合わせて使用することにより、固体表面に 複合酸化物薄膜を形成することも可能である。

- 「0032]本発明において、金属化合物と関体との接 触は、該金属化合物を飽和吸着量で該固体表面に吸着さ せる接触方法が特に制限なく採用される。一般には、金 属化合物を有機溶媒に溶解させた溶液に、固体を浸漬す るか、該溶液をスピンコート等の方法により固体表面に 塗布する方法が好適である。上記溶媒は、特に制限され 10 ない。例えば、金属アルコキシド類の場合、一般に、メ タノール、エタノール、プロパノール、トルエン、四塩 化炭素、ベンゼン等を単独で或いはこれらを混合して使 用することができる。
- 【0033】また、上記溶液中の金属化合物の濃度は、 10~100mM程度が好適である。
- [0034]更に、接触時間及び温度は、用いる金属化 合物の吸着活性によって異なり、一根に限定することは できないが、一般には、3~20分の時間で、室湯~5 0 °Cの範囲内で決定すればよい。
- [0035] 更にまた、上記化学吸着の際、酸や塩基な どの触媒を用いることで、これらの工程に必要な時間を 大幅に短縮することも可能である。
- [0036]上記操作により、固体表面には、その表面 の水酸基またはカルボキシル基に対して 負利吸着量の 金属化合物と物理吸着による過剰の金属化合物とが存在 する。
- 【0037】本発明において、重要な要件は、上記過剰 に吸着する金属化合物を除去することにある。即ち、 禍 剰に存在する金属化合物を除去することにより、固体表 30 が、吸着がより強固に生じる観点からは、複数個の水酸 面に化学吸着する金属化合物の層により金属酸化物薄膜 が形成されるため、砂金属化合物の存在量に基づいて、 極めて精度良く、且つ高い再現性で金属酸化物薄膜を形 成することができる。
- [0038]上記過剰の金属化合物の除去方法は、該金 属化合物を選択的に除去する方法であれば特に制限され ない。例えば、前記有機溶媒により洗浄する方法が好適 である。洗浄は、該有機溶媒に、浸漬洗浄する方法、ス プレー洗浄する方法、蒸気洗浄する方法等が好適に採用 される。また、洗浄温度は、前記接触操作における温度 40 が好適に採用される。
- [0039]本発明において、上記の過剰の金属化合物 の洗浄後、加水分解を行う。かかる加水分解により、該 金属化合物が縮合し、金属酸化物薄膜が形成される。
- [0040] 上記加水分解は、公知の方法が特に制限な く採用される。例えば、金属化合物を吸着させた固体を 水に浸漬する操作が最も一般的である。該水としては、 不純物等の混入を防止し、高純度の金属酸化物を生成す るためには、イオン交換水が好適である。また、加水分

- これらの工程に必要な時間を大幅に短縮することも可能 である.
- 【0041】ただし、金属化合物のうち、水との反応性 が高いものは、空気中の水蒸気と反応することで、加水 分解を行うこともできる。
- 【0042】加水分解後、必要により、窒素ガス等の乾 燥用ガスにより表面を乾燥させて本発明の金属酸化物薄 膜が得られる。
- 【0043】本発明において、形成される金属酸化物薄 膜の膜厚の調整は、以上の一連の操作を1回以上繰り返 して施すことにより、ナノメーターレベルで行うことが 可能である。
 - [0044]即ち、金属酸化物薄膜の膜厚の調整は、加 水分解によって形成された金属酸化物薄膜に存在する水 砂基を利用して 金属化合物との接触による化学吸着 過剰の金属化合物の除去、及び加水分解の操作を1回以 上繰り返して行うことによって達成される。
- [0045]次に、本発明では、以上の操作により形成 された金属酸化物薄膜の表面に、該薄膜表面と化学吸着 20 し得る有機化合物を接触させる。上記化学吸着は、配位 結合や共有結合等の化学結合に基づくものであり、それ により有機化合物は、前記した過剰の金属化合物の除去 方法と同様の操作に供しても金属酸化物薄膜から除去さ れずに強固に吸着する。こうした化学吸着は、特に制限 されるものではなく、例えば水酸基やカルボキシル基等 の酸素原子が金属酸化物の金属原子に配付結合すること により生じる吸着や金属酸化物薄膜に存在する水酸基と 縮合反応して生じる吸着などが挙げらる。また、本発明 において使用可能な有機化合物を限定するものではない 基またはカルボキシル基を有し、また、室温下(25
 - °C) において固体の性状にあるものが好ましい。従っ て、有機化合物としては、ポリアクリル酸、ポリビニル アルコール、ポリメタクリル酸、ポリグルタミン酸等の 水酸基やカルボキシル基を有する高分子化合物: デンブ ン、グリコゲン等の多糖類;グルコース、マンノースな どの二糖類、単糖類などが好ましく使用される。

【0046】本発明において、上記有機化合物と金属酸

- 化物薄膜との接触は、前記した金属化合物と固体との接 触方法と同様の方法が制限なく採用できる。一般には、 有機化合物を水またはエタノール等の極性溶媒に溶解さ せた溶液に、固体を浸漬する方法が好適である。また、 上記溶液中の有機化合物の濃度は、1~10mg/m1 程度が好適である。さらに、接触時間及び温度は、一般 には、5~20分の時間で、室湯~50°Cの範囲内で決 定すればよい。
- 【0047】そして、本発明では、前記した金属化合物 の接触の場合と同様に過剰の有機化合物を除去する。そ れにより、金属酸化物薄膜表面に化学吸着する有機化合 解において、酸や塩基などの触媒を用いることにより、 50 物の層により有機化合物薄膜が形成される。これは、該

有機化合物の存在無に基づいて、極めて精度良く、且つ 高い再発性で有機化合物障礙を形成するととかできる。 その陽の有機化合物の除去方法は、前記した金属化合物 の除去方法と間縁の方法が開放なく契押できる。物に前 記した4種化合物の溶媒により洗浄する方法が好意であ る。また、洗浄温度は、前記接触操作における温度が好 適に採開される。

【0048】以上により、金属酸化物薄膜と有機化合物 薄膜とが積層された有機/金属酸化物複合薄膜を固体表 面に形成させることができる。ここで、有機化合物とし て前記例示した化合物のような水酸基やカルボキシル基 を複数有するものなどを使用した場合、かかる有機化合 物薄膜を形成した後においても、この薄膜表面に、依然 水酸基やカルボキシル基を存在させることができる。従 って、とうした場合、本発明では、かかる有機化合物薄 職表面の水酸基やカルボキシル基を利用して、さらに前 記と同様な操作により、その表面に金属酸化物薄膜を形 成させることができる。そして、さらに、その表面上 に、有機化合物薄膜を形成させることも可能であり、こ のような操作を繰り返すことにより、種々の種類や厚み 20 の金属酸化物蔗糖と有機化合物蔗糖からなる多層構造の 有機/金属酸化物複合薄膜を逐次形成させることができ る。特に、金属酸化物薄膜と有機化合物薄膜とが各々一 層ずつ交互に形成されるように実施することにより、得 られる複合薬腺は、強度が極めて優れたものになり好ま

【0049】とのような工程の繰り返しにより、本発明 では、数ナノメートルから数十ナノメートルの複合薄膜 を精度良く形成できる。ここで、金属酸化物薄膜の形成 にチタンプトキシドなどの一個の金属原子を有する金属 30 アルコキシドを用いた場合、吸着条件により、数オング ストロームの厚みの薄膜を逐次積層化することができ る。 との場合、 1 サイクルあたりの膜厚の増加は金属ア ルコキシドの一分子層の吸着に対応している。一方、ア ルコキシドゲルの微粒子などを用いると、1サイクルあ たり、60ナノメートル程度の厚みの薄膜を積層化する こともできる。一方、有機高分子化合物としてポリアク リル酸を用いた場合、吸着条件により、数オングストロ 一ムの厚みの薄膜を形成することができる。本発明で は、上記金属酸化物道障層と有機化合物薄膜層の逐次積 40 層の程度により、上記厚みの精度の薄膜を適宜製造する ことができる.

[0050]また、その際、使用する金属化合物や有機 化合物の種類を変えることにより、ハイブリッドな層構 成で、複合薄膜の積層体を得ることが可能である。

[0051] このようにして製造された有機/金属酸化 物薄膜の主な特徴ならびに産業上の用途は、次の通りで まる

[0052]本発明は、ナノメートル領域の有機/金属 い光、電 酸化物複合薄膜を極めて均一に製造することができるた 50 ができる。

め、次性代の高集権化デバイスをになり重要な基盤技術 となる。具体的には、エレクトロニクス分野での高精度 の能線準膜の製造技術、オフトエレクトロニクス分野で の効率よい反射コート膜の製造技術として利用すること ができ、像小型気息性素子等の製造にも応用されること が耐料できる。

【0053】 本発明は、温和な条件下かつ簡単な操作 で、あらゆる形状の表面や大面積の基例に存儀と全面酸 化物接合環境を製造することができ、また生産性が高い 10ため、汎用製品のコーティング技術として広く普及する ことが期待できる。具体的には、様々なブラステックを 品の表面保護板、医療や血温速製品のが前コート、衣 脈や電気製品の静電気防止膜、複雑な形状を持つ機器の 限化防止膜、構造材料への科学的、力学的安定性の付与 などに用いることができる。

[0054] 本発明の方法は、固体を全属化合物と有機 化合物に接触させるという、極めて簡便な手法で短時間 に有機、金属酸化物接合薄膜が製造されるため、特別な 設備を必要とせず、高い生産性が期待できる。

20 [0055]また、本発明の方法は、固体表面での飽和 販業に基づいており、金属化合物や有機化合物の速度、 洗浄、加水分解での温度、時間等を厳密に設定しなくて も十分に籍密な有機/金属酸化物薄膜を製造することが 可能である。

【0056】また、未必野の方法は、ナノメートルの特度で多様な有機/全属酸化物複合膏酸を積層化することができるので、それ自身、新しい、電気、電子的特性、磁気的特性、光燥能特性を設計することができる。具体的には、半導体超格子材料の製造、高効率な光化学反応の費材に用いることができる。また、本発明は、有機/金属酸化物複合薄酸の製造コストが他の手法と比較して著しく低いため、大爆電池等の光エネル・ボーマ等センスナム等の実用の水差材があるため目名。

[0057]また、本発明の方法によれば、ビーズや織 松子表面に有機、全属機能や結合/複換を作成することが できるため、これらの力学的、物理化学的な特性を大き く変化させることが可能となる。また、多孔質物質や中 空糸の内部表面に有機、全属機化物複合/複数を製造する ことで、これらの力学的、物理化学的変定性を着しく向 上することができる。

(0058)更に、本発明の方法によれば、有機へ金属 配化物度の脊髄機や延辺透像の製造に用いることができ る。また、2種類以上の金属化合物の機能比率に関係的 を変化させることで、様々な始端能が料を製造するこ とが可能となる。また、従来から多数提案されている有 概化合物の逐火機者にと解か合わせることで、様々なタ イプの有限・無機機合超薄線の受計も可能となる いた、電子、化学的機能を有する超薄膜を製造すること ができる。

[0059]

「発明の効果」以上 難しく顧明したように との発明 においては、ナノメートル領域の均一な酸化物薄膜と有 機化合物蓮障とからなる複合蓮膜を、温和な条件化かつ 簡単な操作で、あらゆる形状の表面や大面積の基板上に 製造することができる。また、本発明は、多様な積層構 造を有する高強度の有機/金属酸化物複合薄膜を製造で き、その生産性も極めて高い。これらの他に類のない特 長を有する本発明の方法は、次世代の高集積化デバイス をになり重要な基盤技術として、汎用製品の様々なコー 10 ティング技術として、新しい電気、電子的特性、磁気的 特性、光機能特性を有する薄膜材料を製造する手段とし て、固体表面の物理化学的特性を改賞する手段として、 高効率の触媒システムを構築する手段として、様々な分 離機能膜を設計、製造する手段として、様々なタイプの 有機・無機複合認蘆鱏材料を設計、製造する手段とし て、各種の分野に応用されることが期待できる。

[0060]

[実施例]以下、本発明を実施例により、更に詳しく説 明するが、本発明は、とれらの実施例に限定されるもの 20 ではない。

[0061]実施例1

本発明の方法によって、酸化物薄膜が逐次、一定量で積 層化されていることを示すために、水晶発振子上への酸 化物薄膜の作成を行った。水晶発振子はマイクロバラン スとして知られ、振動数変化よりその表面上に形成され た薄膜の重さを10-9gの精度で測定できるデバイスで

【0062】水晶発振子は、金電板で被覆したものを1 時間浸漬し、表面に水酸基を導入した後、エタノールで 洗浄後、窒素ガスを吹き付けて十分に乾燥させたものを 田いか

【0063】実施例1として、トルエンとエタノールの 1:1混合溶媒に溶かした100mMのチタンプトキシ ド(Ti(O-nBu)。)の溶液に、上紀方法により表面に水酸 基を導入した水晶発振子を30℃で3分間浸漬させ、次 いで、30℃のエタノールに1分間浸漬して洗浄後、3 0°Cのイオン交換水に1分間浸漬して金属酸化物薄膜を 形成させ、窒素ガスを吹き付けて乾燥させた。次いで、 エタノールに溶かした10mg/m1のポリアクリル酸 溶液に、上記表面に金属酸化物濃膜が形成された水晶発 振子を30℃で10分間浸漬させ、さらに30℃のエタ ノールに1分間浸漬して洗浄後、窒素ガスを吹き付けて 乾燥させることにより、診金属酵化物薫瞳の表面に有機 化合物薄膜を形成させた。以上の薄膜形成操作を繰り返 して行い有機/金属酸化物複合薄膜を逐次積層化させ

【0064】表1には、実施例1の有機/金属酸化物物 合薄膜の積層化に基づく水晶発振子の振動数変化(△ 50 [0070]また、この有機/金属酸化物複合薄膜の反

F) を示した。 [0065] 【表1】

表 1

	- △ F (Hz)
0	0
Ti	61
PAA	124
Ti	202
PAA	247
Ti	329
PAA	363
Ti	448
PAA	514
Ti	612
PAA	680
Ti	750
PAA	811
Ti	912
PAA	1000
Ti	1079
PAA	1143
Ti	1216
PAA	1284
Ti	1384
PAA	1455

[0066] また、この実施例の振動数変化をグラフに して図1に示した。図1に示されるように、水晶発振子 の振動数は、積層化サイクル数に比例して減少してい た。この結果は、本発明の方法によって、水晶発振子の 0mMのメルカプトエタノールのエタノール溶液に12 30 電極表面に一定重量の金属酸化物薄膜と有機化合物薄膜

> 【0067】次に、上記で得られた有機/金属酸化物複 合薄膜のXPSスペクトルを測定し、その結果から見積 もられた表面近傍での元素組成を表2に示した。 [0068]

表 2

[表2]

とが逐次形成されていることを示している。

	Ti-PAA 複合導膜		
元素	Ti	С	0
元素組成比	1.0	9,7	6.0

【0069】炭素と酸素の組成比は、ポリアクリル酸単 独の組成比とほぼ一致していた。この結果は、チタン原 子の周りの配位原子がポリアクリル酸のカルボキシル基 由来の酸素原子に限定されることを示している。また、 チタンと炭素の組成比から、複合薄膜中のチタン原子に 対して約3倍のアクリル酸ユニットが存在すると考えら ntc.

13

射赤外吸収スペクトルの測定を行った。その結果を図2 として示した。1560cm-1、1720cm-1付近の 強い吸収は、ポリアクリル酸のそれぞれチタン原子によ って配位したカルボキシル基とチタン原子によって配位 していないカルボキシル基のC=O伸縮振動に帰属され る。とれらの結果は、ポリアクリル酸/酸化チタン複合 蔗糖がチャン原子へのカルボキシル基の配付をとおして 形成されていること、また、ポリアクリル酸薄膜中に は、配位に関与していないカルボキシル基が存在してい るととを示している。

【0071】さらに、この有機/金属酸化物複合薄膜の 断面を走査型電子顕微鏡により観察したところ、図3の 撮影像に示されるように均一且つ一定の厚みの複合薄膜 が形成されていた。また、この撮影像から測定された膜 厚と水晶発振子とから計算される複合薄膜の密度は、

- 1.8g/cm'であった。この値は、通常の方法でチ タンプトキシドから作成された乾燥ゲルの密度(1.6 6g/cm*) やポリアクリル酸の密度(1.41g/ cm1) より大きい。これにより、本発明の方法により 製造されたポリアクリル酸/酸化チタン複合薄膜が、そ 20 れぞれの構成成分よりも緻密な充填構造を有しているこ とが確認された。
- 【0072】この複合薄膜の密度をもとに、吸着重量 (W)と蓮様の形成面積(S)から、各積層化サイクル での複合薄膜の膜厚の増加量を計算したところ、各積層 化サイクルでの複合薄膜の膜厚の増加量は、約2 ナノメ ートルであった。チタンプトキシドの吸着後とボリアク リル酸の吸着後の平均振動数変化は、それぞれ87H z、68Hzであり、1サイクル当たりの膜厚の増加 は、それぞれ約1ナノメートルの酸化チタン層とポリア 30 クリル酸層とに分割できた。

[0073] との有機/金属酸化物複合薄膜は、ブラシ で表面を強く磨耗しても全く剥がれないことが水晶発振 子の振動数変化により確認された。また、この複合薄膜 は、熱水での10分間の煮沸及びpH11のアルカリ水 溶液中での10分間の浸渍、或いは10分間の超音波洗 浄操作(30W、38kHz)を施しても全く剥がれな いことが確認された。

[0074]実施例2

トルエンとエタノールの1:1混合溶媒に溶かした10 40 0mMのチャンプトキシドの溶液に、実施例1と同様の 方法により表面に水酸基を導入した水晶発振子を30℃ で3分間浸漬させ、次いで、30℃のエタノールに1分 間浸漬して洗浄後、30℃のイオン交換水に1分間浸漬 して金属酸化物薄膜を形成させ、窒素ガスを吹き付けて 乾燥させた。次いで、5mg/m1のポリビニルアルコ ール水溶液に、上記表面に金属酸化物薄膜が形成された 水品発振子を30℃で10分間浸漬させ、さらに30℃ のイオン交換水にに1分間浸漬して洗浄後、窒素ガスを

表面に有機化合物薄膜を形成させた。以上の薄膜形成操 作を繰り返して行い有機/金属酸化物複合薄膜を逐次積 層化させた。

【0075】表3には 事施例2の有機/金属酸化物物 合蔵障の積層化に基づく水晶発振子の振動数変化(△ F) を示した。

[0076] [表3]

表 3

	-Δ F (Hz)
0	0
Ti	42
PVA	134
Ti	219
PVA	352
Ti	432
PVA	557
Ti	689
PVA	829
Ti	910
PVA	.1065
Ti	1171
PVA	1335
Ti	1417
PVA	1591
Ti	1672
PVA	1832
Ti	1929
PVA	2104
Ti	2227
PVA	2897

[0077]また、この実施例の振動数変化をグラフに して関4に示した。

【0078】さらにこの有機/金属酸化物複合薄膜は、 ブラシで表面を強く磨耗しても全く剥がれないことが水 晶発振子の振動数変化により確認された。

[0079]実施例3

トルエンとエタノールの1:1混合溶媒に溶かした10 0mMのチタンプトキシドの溶液に、実施例1と同様の 方法により表面に水酸基を導入した水晶発振子を30°C で3分間浸漬させ、次いで、30℃のエタノールに1分 間浸漬して洗浄後、30℃のイオン交換水に1分間浸漬 して金属酸化物薄膜を形成させ、窒素ガスを吹き付けて 乾燥させた。次いで、1mg/m1のデンプン水溶液 に、 上記表面に金属酸化物薄膜が形成された水晶発振子 を40℃で10分間浸漬させ、さらに40℃のイオン交 極水にに1分間浸漉して洗浄後、窒素ガスを吹き付けて 乾燥させることにより、該金属酸化物薄膜の表面に有機 化合物薄膜を形成させた。以上の薄膜形成操作を繰り返 吹き付けて乾燥させることにより、該金属酸化物薄膜の 50 して行い有機/金属酸化物複合薄膜を逐次積層化させ

tc.,

[0080]表4には、実施例3の有機/金属酸化物複 合薄膜の積層化に基づく水晶発振子の振動数変化(△ F) を示した。

[0081]

[表4]

表 4

	-Δ F (Hz)		-Δ F (Hz)
0	0	Ti	631
Ti	34	Starch	878
Starch	69	Ti	920
Ti	109	Starch	966
Starch	140	Ti	1027
Ti	190	Starch	1067
Starch	219	Ti	1107
Ti	288	Starch	1148
Starch	324	Ti	1198
Ti	360	Starch	1243
Starch	886	Ti	1281
Ti	427	Starch	1320
Starch	458	Ti	1859
Ti	514	Starch	1399
Starch	553	Ti	1454
Ti	608	Starch	1504
Starch	639	Ti	1554
Ti	689	Starch	1606
Starch	724	Ti	1665
Ti	760	Starch	1718
tarch	800		

[0082]また、これらの実施例の振動数変化をグラ 30 フにして図5に示した。

[0083]さらにこの有機/金属酸化物複合薄膜は、 ブラシで表面を強く磨耗しても全く剥がれないことが水 晶発振子の振動数変化により確認された。

[0084]実施例4

トルエンとエタノールの1:1混合溶媒に溶かした10 0mMのチタンプトキシドの溶液に、実施例1と同様の 方法により表面に水酸基を導入した水晶発振子を30℃ で3分間浸漬させ、次いで、30℃のエタノールに1分 間浸漬して洗浄後、30℃のイオン交換水に1分間浸漬 40 ブラシで表面を強く磨耗しても全く剥がれないことが水 して金属酸化物薄膜を形成させ、窒素ガスを吹き付けて 乾燥させた。次いで、100mMのグルコース水溶液 に、上記表面に金属酸化物薄膜が形成された水晶発振子 を40°Cで10分間浸漬させ、さらに40°Cのイオン交 極水に1分間浸漬して洗浄後、密素ガスを吹き付けて乾.

爆させることにより、 診全屋酸化物薄膜の表面に有機化 合物薄膜を形成させた。以上の薄膜形成操作を交互に5 回繰り返して行い有機/金屋酸化物複合薄膜を逐次積層 化させた。その後、トルエンとエタノールの1:1混合 溶媒に溶かした100mMのチタンプトキシド(Ti(O-n Bu)。) の溶液と100 mMのマルトース水溶液とを用 い、同様の薄膜形成操作を交互に5回繰り返して行い有 機/金属酸化物複合薄膜をさらに逐次積層化させた。 [0085]表5には、実施例4の有機/金属酸化物複

10 合薄膜の精層化に基づく水晶発振子の振動数変化(△ F) を示した。

[0086] 【表5】

20

表 5

	-Δ F (Hz)
0	0
Ti	66
Glu	91
Ti	185
Glu	209
Ti	806
Glu	399
Ti	480
Glu	558
Ti	596
Glu	658
Ti	784
Mal	766
Ti	520
Mal	891
Ti	959
Mal	1072
Ti	1148
Mal	1252
Ti	1822
Mal	1454

[0087]また、この実施例の振動数変化をグラフに して図6に示した。

[0088] さらにこの有機/金属酸化物複合薄膜は、 晶発振子の振動数変化により確認された。

【0089】以上の実施例1~4での水品発掘子の平均 振動数変化を表6に示した。

[0090] [表6]

17_ ;

all R

英族例 **	有機化合物	溶鉄 (提皮・吸着時間)	平均振動數從化	
	(資度)		有機化合物	チタン
1	PAA (10 mg/ml)	エタノール (80℃、10分)	67.8 Hz	86.8 Hz
2	PVA (5 mg/ml)	水 (80℃、10分)	148.8 Hz	90.9 Hz
3	デンプン (1 mg/ml)	* (40°C、10分)	67.8 Hz	71.8 Hz
4	グルロース (100 mM)	水 (40℃、20分)	59.4 Hz	71.2 Hs
	マルトース	*	91.4 Hz	68.8 Hz

[0091]実施例5

トルエンと1-ブタノールの2:1混合溶媒に溶かした 10mMのアルミニウムブトキシド(Al(O-nBu)。)の溶 液に、実施例1と同様の方法により表面に水酸基を導入 した水晶発振子を45°Cで10分間浸漬させ、次いで、 45°Cのトルエンとエタノールの2:1湿合溶媒に1分 間浸漬して洗浄しさらにエタノールによりすすいだ後、 45°Cのイオン交換水に1分間浸漬して金属酸化物薄膜 20 を形成させ、窒素ガスを吹き付けて乾燥させた。次い で、イオン交換水に溶かした10mg/m1のポリアク リル酸溶液に、上記表面に金属酸化物薄膜が形成された 水晶発振子を30℃で10分間浸漬させ、さらに30℃ のイオン交換水に1分間浸清して洗浄後、窒素ガスを吹 き付けて乾燥させることにより、該金属酸化物薄膜の表 而に有機化合物薄膜を形成させた。以上の薄膜形成操作 を繰り返して行い有機/金属酸化物複合薄膜を逐次積層 化させた。

[0092]表7には、実施例5の有機/金属酸化物複 30 合薄膜の積層化に基づく水晶発振子の振動数変化(△ F)を示した。

[0093]

[表7]

	-Δ F (H2)
0	0
Al	86
PAA	152
Al	236
PAA	289
Al	457
PAA	522
Al	619
PAA	686
: Al	807
PAA	878
Al	997
PAA	1047
Al	1194
PAA	1235
A1	1331
PAA	1398
Al	1531
PAA	1590
Al	1758
PAA	1798

表 7

[0094]また、この実施例の振動数変化をグラフに して図7に示した。

[0095] さらにこの有機/金属酸化物複合薄膜は、 ブラシで表面を強く磨耗しても全く剥がれないことが水 晶発振子の振動数変化により確認された。

40 [0096]実施例6

1-プロパノールに溶かした107mMのジルコニウム プロポキシド (Zr(O-nPr),) の溶液に、実施例1と同様 の方法により表面に水酸基を導入した水晶発振子を30 °Cで5分間浸漬させ、次いで、30°Cの1-プロバノー ルに1分間浸漬して洗浄した後、30°Cのイオン交換水 に1分間浸漬して金属酸化物薄膜を形成させ、窒素ガス を吹き付けて乾燥させた。次いで、エタノールに溶かし た10mg/m1のポリアクリル酸溶液に、上記表面に 金属酸化物灌膜が形成された水晶発振子を30℃で10

50 分間浸漬させ、さらに30°Cのエタノールに1分間浸漬

10

20

30

して洗浄後、窒素ガスを吹き付けて乾燥させることによ り、該金属酸化物薄膜の表面に有機化合物薄膜を形成さ せた。以上の薄膜形成操作を繰り返して行い有機/金属 酸化物複合薄膜を逐次積層化させた。

【0097】表8には、実施例8の有機/金属酸化物物 合薄膜の積層化に基づく水晶発振子の振動数変化 (△ F)を示した。

[0098]

【表8】

表	8
	- Δ F (H(z)
0	. 0
Zr	47
PAA	98
Zr	175
PAA	227
Zr	288
PAA	345
2r	455
PAA	512
2r	653
PAA	722
Zr	832
PAA	891
Zr	987
PAA	1057
Zr	1186
PAA	1265
Zr	1350
PAA	1438
Zr	1589
PAA	1846
2r	1749
PAA	1869

【0099】また、この実施例の振動数変化をグラフに して図8に示した。

【0100】さらにこの有機/金属酸化物複合薄膜は、 ブラシで表面を強く磨耗しても全く剥がれないことが水 晶発振子の振動数変化により確認された。

【0101】実施例7

1-プロパノールに溶かした107mMのシルコニウム 40 ℃で5分間浸漬させ、次いで、30℃の1-プロパノー プロポキシド (Zr(O-nPr),) の溶液に、実施例 1 と同様 の方法により表面に水酸基を導入した水晶発振子を30 ℃で5分間浸漬させ、次いで、30℃の1-プロパノー ルに1分間浸漬して洗浄した後、30°Cのイオン交換水 に1分間浸漬して金属酸化物薄膜を形成させ、窒素ガス を吹き付けて乾燥させた。次いで、5mg/mlのポリ ビニルアルコール水溶液に、上記表面に金属酸化物薄膜 が形成された水晶発振子を30℃で10分間浸漬させ、 さらに30℃のイオン交換水に1分間浸漬して洗浄後 窒素ガスを吹き付けて乾燥させることにより、酸金属酸 50 化させた。

化物瀬藤の表面に有機化合物薫雕を形成させた。以上の 薄膜形成操作を繰り返して行い有機/金属酸化物複合薄 膜を逐次積層化させた。

[0102]表9には、実施例7の有機/金属酸化物複 合薄膜の積層化に基づく水晶発振子の振動数変化(△ F) を示した。

[01031

【表9】

	· A F (Hz)
0	0
Zr	81
PVA	188
Zr	221
PVA	249
Zr	881
PVA	370
Zr	449
PVA	490
Zr	577
PVA	633
- Zr	717
PVA	761
Zr	844
PVA	892
Zr	987
PVA	1063
2r	1123
PVA	1171
Zr	1250
PVA	1294

【0104】また、この実施例の振動数変化をグラフに して図9に示した。

【0105】さらにこの有機/金属酸化物複合薄膜は、 ブラシで表面を強く磨耗しても全く剥がれないことが水 品発振子の振動数変化により確認された。

[0106] 実施例8

1 - プロバノールに溶かした100mMのジルコニウム プロポキシド (Zr(O-nPr),) の溶液に、実施例 1 と同様 の方法により表面に水酸基を導入した水晶発振子を30 ルに1分間浸漬して洗浄した後、30°Cのイオン交換水 に1分間浸漬して金属酸化物薬腫を形成させ、容素ガス を吹き付けて乾燥させた。次いで、1mg/m1のデン プン水溶液に、上記表面に金属酸化物薄膜が形成された 水晶発振子を40℃で10分間浸漬させ、さらに40℃ のイオン交換水に1分間浸漬して洗浄後、窒素ガスを吹 き付けて乾燥させることにより、診金属酸化物蓮醴の表 面に有機化合物薄膜を形成させた。以上の薄膜形成操作 を繰り返して行い有機/金属酸化物複合薄膜を逐次積層

71

【0107】表10には、実施例8の有機/金属酸化物 複合薄膜の積層化に基づく水品発振子の振動数変化(△ F) を示した。

[0108] 【表10】

表10

	- 40		
	- Δ F (Hz)		-Δ F (Hz)
0	С	2r	1376
Zr	84	Starch	1441
Starch	98	Zr	1502
Zr	157	Starch	1560
Starch	222	Zr	1645
Zr	291	Starch	1724
Starch	352	Zr	1812
Zr	419	Starch	1695
Starch	485	Zr	1972
2r	554	Starch	2027
Starch	618	Zr	2087
Zr	685	Starch	2152
Starch	755	Zr	2242
Zr	817	Starch	2317
Starch	861	2r	2391
2r	975	Starch	2464
Starch	1048	Zr	2547
Zr	1186	Starch	2610
Starch	1196	Zr	2711
Zr	1268	Starch	2792
Starch	1338		

【0109】また、との実施例の振動数変化をグラフに して図10に示した。

【0110】さらにこの有機/金属酸化物複合薄膜は、30 ブラシで表面を強く磨耗しても全く剥がれないことが水 品発振子の振動数変化により確認された。

[0111]実施例9

トルエンとエタノールの1:1混合溶媒に溶かした10 m M のチタンバリウムダブルアルコキシド (BaTi (O R)。) の溶液に、実施例1と同様の方法により表面に水 酸基を導入した水晶発振子を30℃で5分間浸漬させ、 次いで、30℃のエタノールに1分間浸漬して洗浄した 後、30℃のイオン交換水に1分間浸漬して金属酸化物 薄膜を形成させ、窒素ガスを吹き付けて乾燥させた。次 40 振動数変化を表12に示した。 いで エタノールに溶かした10mg/mlのポリアク リル酸溶液に、上記表面に金属酸化物薄膜が形成された

水温発掘子を30℃で5分間浸漬させ、さらに30℃の エタノールに1分間浸漬して洗浄後、窒素ガスを吹き付 けて乾燥させることにより、該金属酸化物薄膜の表面に 有機化合物遺障を形成させた。以上の薄膜形成操作を繰 り返して行い有機/金属酸化物複合薄膜を逐次積層化さ

[0112]表11には、実施例9の有機/金属酸化物 複合遊贈の積層化に基づく水品発振子の振動数変化 (△ F) を示した。

10 [0113] 【表11】

20

表 1 1

35 1 1				
-Δ F (Hz)				
0				
184				
186				
348				
402				
585				
630				
786				
829				
1008				
1040				
1198				
1288				
1426				
1460				
1641				
1708				
1878				
1940				
2041				
2091				

【0114】また、この実施例の振動数変化をグラフに して図11に示した。

【0115】さらにとの有機/金属酸化物複合薄膜は、 ブラシで表面を強く磨耗しても全く剥がれないことが水 晶発振子の振動数変化により確認された。

【0116】以上の実施例5~9での水品発振子の平均

[0117]

【表12】

表 1 2

突焰例	金属アルコキシド (機反) 有機化合物 (歳皮)	容様 (進度・仮着時間)	平均摄影张变化	
5	Al(O-nBu): (10 mM)	トルエン/1-プラノール = 2/1 (45℃、10分)	121.5 Hz	
	PAA (10 mg/ml)	水 (資産、10分)	54.7 Hz	
6	Zr(O-nPr). (107 mM)	1-プロペノール (安提、5分)	96.7 Hz	
	PAA (10 mg/m))	エタノール (霊祖、10分)	78.2 Hz	
7	Zr(O-nPr)4 (107 mM)	1-プロパノール (客後、5分)	75.7 Hz	
	PVA (5 mg/ml)	水 (変複、10分)	53.7 Hz	
8	Zr(O-nPr) ₄ (100 mM)	1-プロパノール (監備、3分)	71.8 Hz	
	デンプン (1 mg/ml)	水 (40℃、10分)	67.8 Hz	
9	BaTi ダブルアルコ キシド (10 mM)	トルエン/エタノール =1/1(玄道、5分)	160.7 Hz	
	PAA (10 ma/ml)	エタノール (年間、五分)	48.4 Hz	

[0118]実施例10

トルエンとエタノールの1:1混合溶媒に溶かした10 0mMのチタンプトキシド (Ti(O-nBu),) の溶液に、実 施例1と同様の方法により表面に水酸基を導入した水品 発振子を30℃で3分間浸漬させ、次いで、30℃のエ タノールに1分間浸漬して洗浄した後、30℃のイオン 交換水に1分間浸漬して金属酸化物薄膜を形成させ、窒 素ガスを吹き付けて乾燥させた。次いで、エタノールに 30 溶かした10mg/mlのポリアクリル酸溶液に、上記 表面に金属酸化物薄膜が形成された水品発振子を30℃ で10分間浸漬させ、さらに30°Cのエタノールに1分 間浸漬して洗浄後、窒素ガスを吹き付けて乾燥させるこ とにより、該金属酸化物薄膜の表面に有機化合物薄膜を 形成させた。以上の薄膜形成操作を交互に5回づつ繰り 返して行い有機/金属酸化物複合薄膜を逐次積層化させ た。その後、トルエンと1-ブタノールの2:1混合溶 媒に溶かした10mMのアルミニウムプトキシド (ATCO -nBu);) の溶液(10分間浸漬) とエタノールに溶かし 40 た10mg/m1のポリアクリル酸溶液とを用い、同様 の薄膜形成操作を交互に3回繰り返して行い有機/金属 酸化物複合薄膜をさらに逐次積層化させた。

【0119】表13には、実施例10の有機/金属酸化 物複合薄膜の積層化に基づく水品発振子の振動数変化

(△F)を示した。

[0120]

【表13】

表13

	-Δ F (Hz)
0	0
Ti	22
PAA	96
Ti	170
PAA	241
Ti	807
PAA	400
Ti	482
PAA	598
Ti	688
PAA	806
Al	898
PAA	960
Al	1086
PAA	1177
Al	1342
PAA	1445

【0121】また、この実施例の振動数変化をグラフに して図12に示した。

【0122】さらにこの有機/金属酸化物複合薄膜は、 ブラシで表面を強く磨耗しても全く剝がれないことが水 品発振子の振動数変化により確認された。

[0123]以上に示した実施例は、いずれもメルカブ トエタノールで修飾した金属面上で複合薄膜を形成して いる。

50 【0124】しかしながら、本発明は、修飾により表面

に水酸基を有する金属表面/(限定されない。例えば、様々な金属酸化物表面に不過明の方法を適用できること、実施例において様々な金属酸化物表面に逐次機響化が可能なとからも既に実施がみである。また、実施例で示したような酸性物障臓は、ポリビンルアルコールのような水酸基を有する有機高分子やカルボキンル基を有する有機高分子の表面でも影逸可能なことが、別吃確認されている。さらに、固体表面の水酸基やカルボキシル基をの上学が破壊を進せてる本等例の方法では、固体の形状化物化機能をないことは明らかである。

【図面の簡単な説明】

[図1] 実施例1の複合薄膜の積層化に基づく水品発 振子の振動数変化を示す図である。

【図2】 実施例1の複合薄膜の反射赤外吸収スペクトルを示す図である。

【図3】 実施例1の複合薄膜の断面の走査型電子顕微 鏡による撮影像を示す図である。

【図4】 実施例2の複合薄膜の積層化に基づく水晶発*

* 振子の振動数変化を示す図である。

【図5】 実施例3の複合薄膜の積層化に基づく水晶発振子の振動数変化を示す図である。

【図6】 実施例4の複合薄膜の積層化に基づく水晶発振子の振動数変化を示す図である。

[図7] 実施例5の複合薄膜の積層化に基づく水晶発振子の振動数変化を示す図である。 [図8] 実施例6の複合薄膜の積層化に基づく水晶発

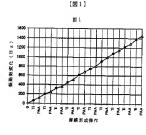
振子の振動教変化を示す図である。 10 【図9】 実施例7の複合薄膜の積層化に基づく水晶発

.0 【図9】 美施例7の使音薄膜の積層化に差づく水晶発 振子の振動数変化を示す図である。 【図10】 実施例8の複合薄膜の積層化に基づく水晶

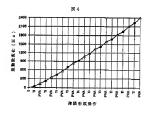
発振子の振動数変化を示す図である。 「図 1 1] 事施例 9 の複合薫聴の積層化に基づく水晶

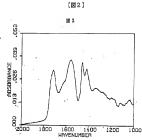
【図11】 実施例9の複合薄膜の積層化に基づく水品 発振子の振動数変化を示す図である。

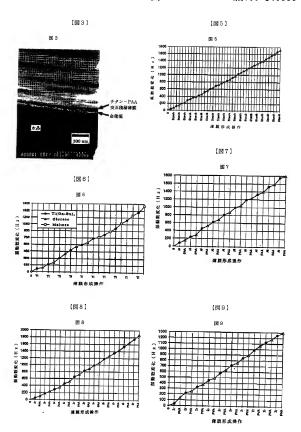
【図12】 実施例10の複合薄膜の積層化に基づく水 品発振子の振動数変化を示す図である。

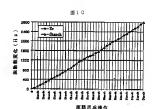


[図4]





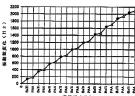




[図10]

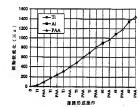
[図11]





[図12]

2012



フロントページの続き

(51) Int.Cl.	•	識別記号	F I		
G02B	1/10		C09D	103/02	
// C09D	103/02			129/04	Z
	129/04			133/02	
	133/02			177/04	
	177/04		H03H	3/02	В
H 0 3 H	3/02		G 0 2 B	1/10	Z